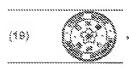








/ 1 OrderPatent



iapanese patent office

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number:

2001220198 4

(43) Date of publication of application: 14.08.2001

(51) int. GI

C04B 24/25

C048103.40

801F 17/42 801F 17/52.

C08G 65/04.

(21) Application number:

2000031864

(22) Date of filing:

09.02.2000

(71) Applicant: NIPPON NSC LTD (72) Inventor CHIKUGI TOSHITAKA

MIYATA WASATAKA

(54) DISPERSANT COMPOSITION

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a dispersant composition for inorganic substances, by which at least one of the dispersibility of the inorganic substance to water and the dispersion stability can be enhanced.

SOLUTION: This dispersant composition for inorganic substances contains a macromolecule containing the polyalkylene oxide group shown by formula I: -(R1-

O)n-R2 (wherein R1 is an ethylene or propylene group; R2 is a hydrogen atom or an optionally substituted 1-20C alkyl group; is an integer of 1-300), an amon radical and a cation radical and is used in the presence of a water-soluble solvent. The anion radical is preferably at least one of a carboxyl group, a sulfonic acid group, a phophoric acid group, a carboxylate group, a sulfonate group and a phosphate group. The cation radical is preferably at least one of an amino group and an ammonium sak group.

COPYRIGHT: (C)2001,JPO

(10)日本国种野介 (19) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出版公開番号 特團2001-220196 (P2001-220196A)

(3)公開日 平成13年8月14日(2001.8.14)

(51) Int(CL)

鐵別記号

15 1

デーマコード (参考)

CO4B 24/28

C 0 4 B 24/26

F 4D977

A 41002

E 41005

B01F 17/42

B01F 17/42

審査器求 有 請求項の数10 OL (全16 頁) 最終页に続く

(21) 出職等号

(71) 出版人 397020537

日本エヌエスシー株式会社

東京都中央区級座8丁目13番10号

(72)発明者 英木 敬隆

大阪府箕田市船場四3-7-66

(72)発明者 宮田 基案

大阪府箕面市船場西3-7-66

(74)代理人 100082144

弁理士 育山 篠 (外1名)

最終異に続く

(54) (発明の名称) 分散策組成物

(57) [38.80]

(課題) 無機物の水への分散性及び分散安定性の少な べとも1つが向上する、無機物用の分散剤組成物を提供 \$ 6.

(22) 出版日 平成12年2月8日(200), 2.8)

《解決手段》 式(1):-(R1-0);-R7

(1) [挺し式(1) において、R*は、エチレン蒸又 はプロピレン藻、R草は、水塞又は微換薬を有してもよ い旋率原子数1~20のアルキル基、nは、1~300 の修数。〕で示されるポリアルキレンオキサイド基、ア ニオン基及びカチオン塞を含有する高分子を含んで成る ことを特徴とする、水性溶媒の存在下にて使用する、無 機物用の分散剤組成物である。アニオン基は、カルボキ シル落、スルホン機器、リン機器、カルボン機塩基、ス ルホン酸塩基、及びリン酸塩基の少なくとも上種である のが野ましい。また、カチオン薬は、アミノ蒸及びアン モニウム塩基の少なくとも手種であるのが好ましい。

(特許額水の範囲)

【簡求項1】 ポリアルキレンオキサイド基を含有する 高分子を含んで成り、水性溶媒の存在下にて使用する。 無機物用の分散剤組成物であって、

ポリアルキレンオキサイド蓋が、或(1):

- (R1-0) s-R2

(1)

[組し式(I) において、

R1は、エチレン基区はプロピレン基。

R¹は。水素又は個換器を有してもよい炭素菓子数1~ 20のアルキル蒸、

五は、1~30000整数。」で示され、ポリアルキレン オキザイド基を含有する部分子が、アニオン基及びカチ オン第を更に含有することを特徴とする分散剤組成物。

【簡求項2】 アニオン基が、カルボキシル基、スルホ ン酸基。リン酸基、カルボン酸塩基、スルホン酸塩基、 及びリン酸塩基の少なくとも1種であることを特徴とす。 る謝求項1に記載の分散剂組成物。

【欝求項3】 カチオン基が、アミノ基及びアンモニウ ム塩基の少なくとも1種であることを特徴とする請取項 1 又は2 に記載の分散剤組成物。

【繍求模4】 アニオン基の数とカチオン基の数の比 (アニオン部の数/カチオン基の数)が、39/70~ 99. 5/9. 5であることを特徴とする請求項1~3 のいずれかに記載の分散部組成物。

【激求項5】 ポリアルキレンオキサイド薬を含有する 离分子が、

- (A) アニオン基及び炭素原子開二重結合を有する単量
- (B)カチオン基及び演奏原子間二重結合を有する単量 体、並USC
- (C) ポリアルキレンオキサイド基及び最適原子間二葉 結合を有する単級体であって、ポリアルキレンオキサイ 书基机、或(1):

 $-(R^{1}-0) = R^{2}$ (1)

(値し式(1) にあいて。

X1は、エチレン器又はプロピレン基。

R²は、水素又は鬱擦基を有してもよい炭素原子数1~ ②りのアルキル鉱、

nは、1~300の整数。」で示される単層体を含んで 成る単級体混合物を集合して得られることを特徴とする。 請求項上へ4のいずれかに記載の分散剤組成物。

【請求項6】 (A) 単量体が、カルボキシル基、スル ホン酸等、リン酸、カルボン酸塩基、スルホン酸塩基。 及びリン酸塩基の少なくとも1種を含有することを特徴 とする論本項6に記載の分散剤組成物。

- (8) 単層体が、アミノ基及びアンモニ ウム塩基の少なくとも1種を含有することを特徴とする 請求項5又は6に記載の分散剤組成物。

(額漱項8) --(C) 単級体が。ポリアルキレンオキサ イド (メク) アクリル酸エスサル及びポリアルキレンオ 50 性; とは、無機動が、凝集物を発生することなく接種の

本サイドモノアリルエーデルの少なくとも主義を含むこ とそ特徴とする請求項5~7のいずれかに記載の分散剤 翻飛物。

【請求項9】 無機物が、無機額料又は水便賃材料であ ることを特徴とする請求項1~8のいずれかに記載の分 被削組成物。

《請求項10》 更に、本性溶媒を含むことを特徴とす る請求項1~9のいずわかに記載の分散剤組成物。

【発明の詳細な説明】

-(0001)10

> (発明の属する技術分野) 本発明は、無機物を水に分散 させるための新規な分散剤組成物を提供し、特に、二酸 化チタン、象徴ガルシウム。及びクレー等の無機額料、 並びに焼成硫酸カルシウム及びセメント等の水硬性材料 等の水への分散性及び分散安定性の向上に優れる。無機 物用の新規な分散剤組成物を提供する。

[0002]

【従来の技術】二酸化チタン、炭酸カルシウム。及びク レー等の無機額料、並びに焼成硫酸カルシウム及びセメ 20 ント等の水硬性材料等の熱機物の水への分散性及び分散 安定性を向上せしめ、作業性の改善、その他の特性の向 上を目的として、従来から無機物用の種々の分散剤組成 物が検討されている。

【0003】このような無機物用の分散剤線成物とし て、カルボン機及び不又はカルボン酸塩を含んで成る分 散剤組成物が知られている(特公昭53~38095号 公報、特公昭63-19643号公報参照)。この分散 類組成物は、以下の様にして無機物の粒子を水中に有効 に分散させると考えられている。まず分散剤組成物の… 部のカルボキシル基が無機物の粒子の密面に吸着する。 カルボキシル基は、幾イオン性であって、負に帯難して いる。従って、機管に寄与していないカルボキシル基同 士が電気的に反発するから、無機物の粒子が水中に分散 3 8 c

【0004】しかし、この分散剤組成物を無機物の1種 である水硬性材料に使用すると、水硬性材料の硬化時間 が長期化する傾向に有るという問題がある。ここで、

「水硬性材料の硬化時間が長期化する」とは、水との反 応によって超こる水硬性材料の硬化が、分散剤組成物の 添加によって扱くなることをいう。このような水硬性材 料の硬化時間の長期化は、カルボキシル基と無機物の粒 子の間の吸着が強いので、カルボキシル基の無機物の粒 子の表面への吸着が、無機物の粒子と水の反応を妨げる ために、無機物の粒子の水和反応による水硬性材料の映 化が遅くなることで生ずると考えられている。このよう に無機物用の分散剤組成物には、無機物の分散体の他の 特性への影響を少なくしつつ、組織物の粒子の分散性及 び分散安定性を向上することが求められている。

【0005】商、本明細書において、「無機物の分散

媒体に均一に整満する性質をいい、分散剤組成物が無機 物の分散性を向上し得る性質を、「分散剤組成物の分散 性」とも行う。また、「無機物の分散変定性」とは、分 数例組成物を添加することによって、無機物の分散性が 時間を経ても低下し難い性質をいい、分散剤組成物が無 機物の分散安定性を向上し得る性質を、「分数網組成物」 の分数安定性にともいう。

【0006】上端のカルボン酸及び/又はカルボン酸塩 を含んで成る分散剤組成物の問題点の改良について種々 の統約が行われている (特公昭578-38380号公 報、特公昭59-18338号公報、特開昭63-28 5140号公報、特異平5-218140号公報、特期 平9-86990号公報及び特勝平9-268041号 公銀祭參照)。

【0007】特公昭58-38380号公報は、ポリエ チレンオキサイドモノアリルエーテルとマレイン酸素単 量体から誘導された共産合体を水硬性材料の分散剤組成 物の主成分として用いる分散剤組成物を開示している。 一方、特公昭59-18338号公報は、ポリアルキレ ンオキサイドモノ(メタ)アクリレート、(メタ)アクニ りル酸系単級体及びこれらの単版体と共第合可能な単級 体を用いて導かれた共復合体を水硬性材料の分散剤組成 物の主成分として用いる分散剤組成物を開示している。

【0008】これらの共衆合体は、分子中にポリアルキ レンオキサイド鎖という非イオン性の線水基とカルボキ シル基というアニオン性の親水基を共に有している。こ れらの共産合体を用いる分額所組成物を使用すると、上 述のカルボン酸及び/又はカルボン酸塩を含んで成る分 散剤組成物と比べて、水硬性材料の硬化時間の長期化は 少ないにも約わらず、水硬性材料の分散物の分散性を向 30 高分子が、ボリアルキレンオキサイド基。アニオン基、 上させることができると報告されている。

【0009】しかし、更に近年、無機物の分散性の更な る向上が求められており、無機物の分散性及び分散安定 性の商士に優れ、他の特性への影響の少なり、水又は水 と水溶性溶剤との混合物において使用する、無機物用の 分散剤組成物が求められている。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】本発明は、かかる課題 を解決するためになされたもので、その課題は、無機物 を水に分散させるための分散剤組成物であって、特に、 二酸化チタン、炭酸カルシウム、及びクレー等の無機能 料、並びに爆成破骸カルシウム及びセメント等の水硬性 有料の、水への分散性及び分散安定性の少なくとも1つ が抑上され、更に好ましくは、その他の特性に影響を与 えるという問題が緩和されもしくは実質的に解摘され る。無機物用の新規な分散制組成物を提供することであ ₹5.

[0011]

【課題を解決するための手段】本発明者は、無機物用の 分散網組成物について種々検討を行った結果。以下に詳 が 翻に説明するように、ポリアルギレンオキサイド基を含 有する高分子であって、アニオン基及びカチオン基を共 に含有する高分子を含んで成る分散網維成物が、上述の 課題を解決できることを見出し、本発明を完成するに至 ったものである。

【0012】 通常、無機物の粒子は表面に維荷を有して いる。その粒子の表面の電荷は、粒子全体で考えると、 葡萄は正、負、又は0のいずれかになると考えられる。 しかし、実際の粒子の表面について、表面の各部分でと 10 に電荷を考えると正と質の電荷が混在していると考える れる。従って、この報節の総数が粒子を体の質能になる と考えられ、粒子の表面の電荷の分布は、極めて複雑な 状態になっていると考えられる。

【0013】このように複雑な電荷分布を有する組織物 の表面に対応して高分子が扱着するためには、カチオン **基及びアニオン基の両者を共に有することが好ましいと** 考えられる。更に、カチオン基の数とアニオン基の数の 比を容易に変化させることができることも重要と考えら れる。従って、分散網組成物の成分と成る部分子は、カ 20 チオン基とアニオン基を同時に有し、それらの数の比

(カチオン基の数/アニオン基の数) を、無機物の粒子 の表面の状態に応じて、薬軟に変更できることが必要と

【0014】更に、無機物の粒子に高分子が吸着するの みでは、たとえ無機物の分散性及び分散安定性を向上す ることはできたとしても、他の特性に悪影響を与えるこ とが有り得る。そのような悪影響を緩和する官能基とし て、ポリアルキレンオキサイド基に往目して、本発明者 は、更に種々の検討を行った。その結果、本発明者は、 及びカチオン業の3種の官権基を必須成分として有する 高分子を含んで成る分散剤組成物は、優れた効果を奏す ることを見出して本発明を完成したものである。

【001万】本発明の1つの要替によれば、水性溶媒の 存在下にて使用する。無機物用の新たな分散剤組成物が 提供され、それは、ポリアルキレンオキサイド基を含有 する高分子を含んで成る、無機物用の分散預組成物であ って、ポリアルキレンオキサイド基が。式(1): - (R1-0) = R1 (1)

【個し式(1) において、RPは、エチレン蒸入はプロ ピレン基、R²は、水条又は農機基を有してもよい疾素 原子数1~20のアルキル第、のは、1~300の幾 数。〕で示され、ポリアルキレンオキサイド基を含存す る高分子が、アニオン幕及びカチオン基を更に含有する ことを特徴とする分散刺繍成物である。

【0016】この分散朔組成物は、特に、二微化チタ ン、炭酸カルシウム、及びクレー等の無機顕料、並びに 廃成硫酸カルシウム及びセメント等の水硬性材料等の無 機物の水への分散剤組成物として好適である。

【0017】本明細番において「水性溶媒」とは、イオー

>交換水、整管水、及び縄水等のいわゆる水であってよ。 く、更に「水性密線」には、水溶性溶剤(例えば、アセ トン、及び低級アルコール等)を確定有する水も含まれ るが、特に水が好楽しい。

[0018]

【発明の実施の形態】本発明に係る「ポリアルキレンオ キサイド基を含有する高分子」とは、分骸剤組成物に、 無機物の分散性を向上させるという機能を付与する。分 微例組成物の主たる成分をいう。ここで「ポリアルキレ ンオキサイド基」とは、式(1):

-(83-6)k-8i(1)

【催し式(I) において、RFは、エチレン蒸叉はプロ ビレン基、R²は、水業又は震機器を有してもよい炭素 原子数1~20のアルキル蒸。nは、1~300の整 数。上で深される官能基をいう。

【0019】 ここで、RJの「エチレン基又はプロビレ ン基)とは、具体的には一CH1CH7-、-CH(CH a) - CHa-、又は-CHaCHaCHa-をいうが、特 に、エチレン基 (一〇円:〇円:一) が好ましい。

【0020】更に、比りの「水準又は置換基を有しても よい炭素原子数1~20のアルキル蒸)とは、例えば、 水素、メチル器、エテル器、ドデシル器、及びオクタデ シル基等を例示できるが、特に、メチル基が好ましい。 また、nは、1~300の整数であり、5~100の整 数がより好ましく、8~5日の整数が特に好ましい。 『ポリアルキレンオキサイド基を含有する高分子』は、 上述のポリアルキレンオキサイド基を、単独で又は組み 合わせて有することができる。

【0021】更に、本発明に係る「アニオン器」とは、 負電荷を有する官能基(例えば、一COO 及び一SOs 30 - 等)(養電荷が対力チオンによって電気的に中和され ている官儀基(例えば)-COOTN a*及び-SOatK *等)を含む)及び水中で水素イオンを放出して負電荷 を有する宮藤基を形成し得る宮龍基(例えば、一COO H及び一80:H等)をいう。これらの「負電荷を有す る官能器」及び「水中で水楽イオンを放出して負電荷を 有する官能基を形成し得る官能基」は、各官能基の周囲 の状態、例えば、方H及び徹度等を変えることによっ て、容易に相互に変徴可能であることはいうまでもな する分数網額成物の特性に応じて、これらの容能基を単 強て又は組み合わせて用いることができる。

【0022】ここで「負繳商を有する官能基(負債務が 対力チオンによって電気的に中和されている官舗基を含 む)」として、例えば、カルボン酸塩基(-000円) びー〇〇〇Mリ、スルホン酸塩器(一SON及び一S OfM(),及びリン酸塩基(HPOxH)。HPOxl)及 びーPO(M'M')等を例果できる(但し、M'、M'、 M³、及びM³は、アルカリ金属、アルカリ土鋼金属又は アンモニウムである。(商、MP及びMPは、いずれか… 50 器、ペンジル器、フェニル器、もしくはメチルフェニル

方が水素であってもよい) 」。更に「水中で水素イオン を放出して負電荷を有する智能基を形成し得る智能基」 として、何えば、ガルボキシル器(一〇〇〇日)、スル 本ン酸蒸 (- SOsH) 。 及びリン酸蒸 (- POsHs) 巻を倒示できる。

×.

【0023】 お発明に係る、「ポリアルキレンオキサイ ド嘉を含有する高分子」は、アニオン基が、カルボキシ ル藻、スルホン微藻、リン酸藻、カルボン酸塩蒸、スル 本ン酸塩基、及びリン酸塩基の少なくとも主種であるの 20 が好ましい。要に、ボリアルキレンオキサイド基を含有 する高分子は、アニオン薬を、単独で又は組み合わせて 有することができる。

【0024】更に、本発明に係る「カチオン藩;とは、 正電荷を有する官能器(例えば、一N)(〇日3)3及び - Ci Hi N*- C Hi 等) (対アニオンによって電気的に 中和されている容能器 (例えば、- Nº (CHi) i C I* 及び一CsHaN*-CHsBr*等)を含む)をいい、水 中で水素イオンを受容して正電荷を有する官能基を形成 し得る官能器(例えば、トN(CHs)を及び一CeHeN 20 等)を含む。これらの「正電荷を有する容能基」及び 「水中で水素イオンを受容して正電荷を有する宮能基を 形成し得る官能基には、各官能基の周囲の状態、例え ば、pH及び機度等を変えることによって、容易に相互 に変換可能であることはいうまでもない。本発明におけ る「カチオン基」に関しては、目的とする分散剤組成物 の特性に応じて、これらの官能基を単独で又は組み合わ せて用いることができる。

【0026】ここで「正常荷を有する官能暴」として、 例えば、アンモニウム塩素(「一NR*R*R*) †及び - [-NR*R*R*] *X^) 及びピリジニウム塩蒸([-CsHiN-R*] * 及び [-CsHiN-R*] * X *) を例 示できる(但し、R®、R®、R®、及びR®は、水薬。メ チル基、エチル基、ペンジル基、フェエル基、もしくは メチルフェニル基であり、Xでは、塩素イオン及び臭素 イオン等のヘロゲンイオン、酢酸イオン「CH」CO Or] 、メチル硫酸イオン [CH, SOx*] 、エチル硫酸 イオン(CrHsSOr)、並びにpートルエンスルホン 酸イオン [CH₅C₆H₄SO₆⁺] 等をいう。更に「水中 で水素イオンを受容して正常荷を有する官能基を形成し い。本発明における「アニオン基」に関しては、目的と 40 得る官能基」として、例えば、アミノ蒸(ードR!R*) 「但し、RT及びR*は、水塞、メチル基、エチル基、ベ ンジル幕、フェニル幕、もしくはメデルフェニル幕であ る)及びピリジル藍(一CsHxN)を健康できる。 【0028】「ポリアルキレンオキサイド基を含有する

|商分子: は。カチオン基が、アミノ基及びアンモニウム 塩基の少なくとも1種であるのが好ましい。更に、カチ オン基は、第3級アミノ基及び第4級アンモニウム塩基 がより好ましい。即ち、Rタ、Rタ、Rタ、及びRタは、い ずれも水器でないのがより好まして、メチル器。エチル

幕であるのがより好ましい。また、『ポリアルキレンオ キサイド基を含有する高分子上は、カチオン基を、単独 て又は組み合わせて有することができる。

【0027】「ポリアルキレンオキサイド暴を含有する 高分子」の、物性は目的とする無機物用の分散剤組成物 の特性に応じて適宜製物されるものであるが、重量平均 分子無は、1,000~200、000が好ましく、 て、000~50、000がより好ましく、8、000 ~40、000が特に好ましい。更に「ポリアルキレン カチオン器の数の比(アニオン基/カチオン基)は、3 0/70~99、5/0、5が好家しく、60/50~ も9. 5/8. 5がより好まして、80/20~99/ 1が特に好ましい。

【0028】また、「ボリアルキレンオキサイド基を含 有する高分子」の、ポリアルキレンオキサイド幕の数と カチオン基及びアニオン基の数の和の比(ボリアルキレ ンオキサイド基の数/(カチオン基の数+アニオン基の 数))は、10/90~50/50が好来しく、15/ 85~45/55がより好楽しく、20/80~40/ 8.0 か特に好ましい。上述したポリアルキレンオキサイ ド蒸。アニオン蒸、及びカチオン蒸は、いずれも「走り アルキレンオキサイド基を含有する高分子』の蝴鑚であ るのが好ましい。歯、上記の「ボリアルキレンオキサイ ド幕を含有する高分子」の、アニオン幕の数とカチオン ※の数のは、並びにポリアルキレンオキサイド基の数と カチオン無及びアニオン薬の数の和の比は、後述するよ うにポリアルキレンオキサイド基を含有する高分子を製 護するための単級体混合物に含まれるアニオン基の数。 を用いて計算される値と、適需実質的に同じである。

【0029】このような「ボリアルキレンオキサイド基 を含有する高分子。は、(A)アニオン基及び農業原子 関二重結合を有する事量体。(B)カチオン基及び検条 原子間二項結合を有する単個体、独びに (C) ポリアル キレンオキサイド基及び炭素原子側二重結合を有する単 最体であって、ポリアルキレンオキサイド基が、式

 $(1) := (R^1 - O) * - R^2$ (1) (但し式)

(1) において、 R1は、エチレン蒸又はプロビレン 器、R¹は、水素又は置換器を有してもよい炭素原子数。 1~20のアルキル蒸、nは、1~300の複数。)で 示される単量体を含んで或る単量体混合物を混合して得 ることができる。

[9080] ここで「(A) アニオン基及び供業原子開 二重結合を有する単葉体(以下「(A)単葉体」ともい う) ; とは、無合反応(付加無合又はラジカル集合)に よって、ポリアルキレンオキサイド基を含有する部分子 にアニオン基を提供することとなる単級体をいう。ここ で「アニオン蕃」とは、上述したアニオン鰲をいい、

「養養養を育する實施器(対力チオンによって電気的に 30 少なくとも主義を含有する(A)屋服体として、例え

中知されている宮能薬を含む))及び「本中で水業イオ ンを放出して食電荷を有する官能基を形成し得る官能 蓋」を含む、従って、アニオン基として、例えば、カル ボキシル器、スルボン酸器、リン酸器、カルボン酸塩 蕃。スルホン酸塩基、及びリン酸塩基等を例示できる。 間、(A)単版体に含まれるカルボキシル器にはカルボ ン酸無水物も含まれる。

【0031】更に「炭素原子開二原結合」とは、集合反 応(付加額合又はラジカル盟合)し得る官館基であり、 オキザイド基を含有する高分子」の。アニオン基の数と 10 例えば。エチレン性の段素原子間二重結合であって、ビ 二ル器 (CHe=CH-)、(メタ) アリル蒸げCHe= CH-CH:-及びCH:=C (OH:) - CH:-) . (メタ) アクリロイルオキシ盔 (CH1=CH-COO -及びCH:=C(CH:)-COO-)、及び-COO - CH=CH-COO-等を病示できる。歯、本明細常 においては、アクリル酸及びメクタリル酸を総称して 「(メタ)アクリル酸」ともいい、アクリル酸エステル とメタクリル酸エステルを総称して「「メタ)アクリル 数エステル」又は「(メタ) アクリレート」ともいう。 アリル藩及びアクリロイルオキシ墓についても同様であ

> 【0032】従って、(A) 単版体は、「ポリアルキレ ンオキサイド基を含有する高分子」の特性に振影響を与 えない限り、上述のアニオン基及び炭素原子関ニ重結合 のあらゆる組み合わせを有することができ、更にアニオ ン基を含む数及び樹素原子側二重結合を含む数に細胞を 受けるものではない。

100331 (A) 単編体は、アニオン基として、カル ボキシル基、スルホン輸基、リン輸基。カルボン酸塩 カチオン基の数、及びポリアルキレンオキサイド基の数 30 基、スルホン酸塩基、及びリン酸塩基の少なくども主種 を含有するのが好楽しい。

> 【0034】カルボキシル基及びカルボン酸塩基の少な くとも1種を含有する(A)単版体として、例えば、 (メタ) アカリル酸、マレイン酸 (無水マレインを含 む)、イクコン酸(無水イタコン酸を含む)、クロトン 微、2…(メタ)アクリロイルオキシエチルコハク微 ICH2=C (CH1) COOCH2CH2OCOCH2C HICOOH BU [CHECHCOOCH CHICC OCH: CH: COOH) 、2 - (スタ) アクリロイルオ 40 キシエチルフタル酸「CHe=C (CHs) COOCH) CHEGCOCERECOON XV (CHECHCOO CHECHLOCOCLHICOOH) - MORCE - (X タ) アクリロイルオキシエデルヘキサヒドロフタル微 (CH₁ ≈ C (CH₂) COOCH(CH₂OCOC₄H₁) COORL %7% (CH2=CHCOOCH(CH2OCO Coffic COOH】等の、カルボキシル落及びカルボン 酸塩基の少なくとも1種を含有し炭素原子開工業組合を 有する化合物を例示できる。

【0035】更に、スルホン酸薬及びスルホン酸塩基の

(8)

10

ば、ビニルスルホン酸、スチレンスルホン酸、(メタ) アリルスルホン酸、(メタ) アリルオキシベンゼンスル ホン酸。2 - アクリルアミド・3 - メチルプロバンスル ホン酸。2 - スルホキシエチル(メタ) アクリレート、 これらのナトリウム塩、及びこれらのアンモニウム塩等 の、スルホン酸蒸及びスルホン酸塩素の少なくとも1種 を含有し炭素原子側二環結合を有する化合物を例示でき る。

3

【0036】更にまた、リン酸基及びリン酸塩基の少なくとも1種を含有する(A)単級体として、例えば、2 - (メタ)アクロイルオキシエチルアシッドホスフェート等の。リン酸基及びリン酸塩基の少なくとも1種を含有し炭素原子間二酸結合を有する化合物を例示できる。これらの(A)単級体は、単独で図は組み合わせて使用することができる。

【0037】更にここで「(B) カチオン蒸及び換業原子側二重結合を有する単量体(以下「(B) 単量体」ともいう)」とは、複合反応(付加重合又はラジカル集合)によって、「ポリアルキレンオキサイド基を含有する高分子」にカチオン基を提供することとなる単量体を 20いう。ここで「カチオン基」とは、上述したカチオン基をいい、「正衛荷を有する官館基(対アニオンによって 電気的に中和されている官能基を含む)」及び「水中で 水素イオンを受客して正電荷を有する官館基を形成し得る官能基)を含む。従って、カチオン基として、例えば、アミノ基、どリンル基、アンモニウム塩基、及びピリジニウム塩基を例示できる。また、「炭素原子側二重結合」とは、上述した炭素原子側二重結合をいう。

【0038】(B) 単量体は、得られるボリアルキレンオキサイド基を含有する高分子の特性に懇影響を与えない限り、上述のカチオン基と炭素原子関二重結合のあらゆる組み合わせを有することができ、更にカチオン基を含む数及び炭素原子間二重結合を含む数に制限を受けるものではない。(B) 単量体は、カチオン基として、アミノ基及びアンモニウム塩基の少なくとも1種を含有するのが好ましい。

【0039】(B) 単級体として、例えば、アリルアミン等の1級アミノ基及び炭素原予関二類結合を有する化合物;3~(N,N-ジメチルアミノ) プロピル(メタ) アクリルアミド等のω-(N,N-ジアルキルアミ 40ノ) アルキル(メタ) アクリルアミド、彼びに、3~(N,N-ジメチルアミノ) エチル(メタ) アクリレート、及び2~(N,N-ジエチルアミノ) エチル(メタ) アクリレート等のω-(N,N-ジアルキルアミノ) エチル(メタ) アクリレート等の3級アミノ基及び炭素原子開二額結合を有する化合物;3~(N,N-ジメチルアミノ) プロビル(メタ) アクリルアミド等のω-(N,N-ジアルキルアミノ) プロビル(メタ) アクリルアミド等のω-(N,N-ジアルキルアミノ) アルキル(メタ) アクリルアミドの3級アミノ基が更にアルキル化された4級アンモニウム級基を有する化合物(より具体的には、50

N. N. Nートリメチルーロー(3ーメタクリルアミド プロピル) アンモニウムクロライド [CHi == C (C HU CONH-CHICHICHI-N, (CH) 1 · C 】 1 ↑ N − (3 − メタクリルデミド)プロビルー収。 NージメチルーNー (2 ~ E F ロキシブロビル) アンモ ニウムアセテート (CHz=C (CHz) COMH~CH FCHrCHr-Nt (CHr) r-CHrCH (OH) CHr ・CHaCOOT)、及びNー(3ーメタクリルアミド) プロピルード、N、Nートリスチルアンモニウムサルフ W x4 F [OH: #C (CH)) CONH-CH(CH)CH 1-N¹(CH3): CH3SO(1 等を例ができる): マー (N. Nージメチルアミノ) エチル (メタ) アクロ レート、2ー(以、以ージエチルアミノ)エチル(メ タ) アクリレート等の&~ (N、N~ジアルキルアミ ノ)アルキル(メグ)アクリレートの3級アミノ基が更 にアルキル化された4級アンモニウム磁器を有する化合 物(より具体的には、N、N、N・トリメチル・N・ (2-メダクリルオキシエチル) アンモニウムクロライ $F \{CH_2 = C, (CH_3), COO - CH_2 CH_2 + N^{-}(CH_3)\}$ Ha) a - C 1 - 1 N - (2 - メタクリロイルオキシ) エ ザルーN、N。Nートリスチルアンモニウムメチルサル $7x4+(CH_2=C(CH_1).COO-CH_2CH_2-N$ * (CH₂) 3、CH₂SOx] 、N…(2…メタクリロイ ルオキシ) エチルーN、NージメチルーNーエチルアン モニウムエチルサルフェイト (CHr=C (CHs) CO O-CHeCHe-N* (CHs) & CeHs · CeHs S O(*)、及びN…(2…メタクリロイルオキシ) エチル 一N、N、Nートリメチルアンモニウムカートルエンス ルボネート(CHi=C (CHi) COO-CHiCHi-N* (CHi) : ・ CHi CiHu SOi 「 巻を例示できる。 また、Nー(3-メタクリロイルオキシー3-ヒドロギ シ) エチルーN。N。Nードリメテルアンモニウムアセ F-F (CH2=C (CH3) COO-CH2CH (O H) CH2-N' (CHa) 1 * CH1 C Q O 「 等を例示で きるとは、並びに包、ロージメチルーN、ロージアリル アンモニウムクロライド等の8、8ージアルキルーN、 Nージアリルアンモニウムバライド化合物等の4級アン モニウム塩基及び炭素原子間二単結合を有する化合物を 樹屋で含る。

【9040】(B) 単単体として、3数アミノ蒸及び炭 業原子間二重結合を有する化合物、3数アミノ蒸及び炭 業原子間二重結合を有する単量体、並びに4数アンモニ ウム塩蒸及び炭素原子間二重結合を有する単量体がより 好ましい、更に、(B) 単量体として、3級アミノ高及 び炭素原子間二重結合を有する単量体が セニウム塩基及び炭素原子間二重結合を有する単量体が 特に好ましい。これらの(B) 単量体は、単独で又は組 み合わせて使用することができる。

【0041】更に、(C) ポリアルキレンオキサイド基 30 及び炭素原子間二重結合を有する単級体であって、ボリ

7.7

アルキレンオキサイド基が、式(1)と

-- ((21-0)) -21 $\{1\}$

(但し水(I) において。RIは、エチレン器又はプロ ゼレン器、RFは、水素又は鬱熱器を有してもよい検索 原子数1~20のアルキル基、6は、1~300の整 数。」で示されるポリアルキレン基含有単級体(以下 「(C) 卑疑体」ともいう)とは、薫合反応(付加重合 又はラジカル薫合)によって、ポリアルキレンオキサイ ド基を含有する高分子の、式(1) で示されるポリアル キレンオキサイド落を提供することとなる単層体をい

11

【0042】ここで、武(1)で示される「ポリアルキ レンオキサイド基」とは、上流したポリアルキレンオキ サイド基をいい、そのRi、Ri、及びnも上述した R1、R2、及びnをいう。更にまた、「炭素原子的二葉 結合」とは、王逵した炭素原予問二単結合をいう。

【0 9 4 3】使って、(C) 寒魔体は、「ポリアルキレ ンオキサイド基を含有する高分子」の特性に悪影響を与 文ない襲り、上述のポリアルキレンオキサイド基と炭素 原子間二環結合のあらゆる組み合わせを有することがで き、更にポリアルキレンオキサイド基を含む数及び炭素 原子間二単結合を含む数に制限を受けるものではない。 【0044】このような(C)単級体として、例えば。 ポリエチレンオキサイド(メタ)アクリル酸エステル、 メトキシボリエテレンオキサイド (メタ) アクリル酸エ ステル、ポリプロビレンオキサイド(メタ)アクリル酸 エステル、及びメトキシボリプロピレンオキサイド(メ タ)アクリル酸エステル等のポリアルキレンオキサイド (メタ)アカリル酸エステル類:ポリエチレンオキサイ Pモノアリルエーテル、メトキシボリエテレンオキサイ Lio He CHe-N* (CHe) g ~ CHe ~ COO*] 及びN. ドモノアリルエーテル、ポリプロピレンオキサイドモノ アリルエーテル、及びメトキシボリプロピレンオギサイ ドモノアリルエーテル等のポリアルキレンオキサイドモ ノアリルエーテル類:マレイン酸モノメトキシボリエチ レンオキサイトジェステル及びマレイン機モノメトキシ ポリプロビレンオキサイドジエステル等のマレイン酸ボ リアルキレンオキサイドジエステル額:並びにイタロン。 酸モノストキンボリエテレンオキサイドジェステル及び イタコン後モノメトキシポリプロピレンオキサイドジエ

【0.945】これらの(C) 単盤体として、ポリアル中 レンオキサイド(メタ)アクリル酸エステル額、及びボ サアルキレンオキサイドモノアリルエーテル額が好まし い。これらの(C)単盤体は、単独で又は組み合わせて 使用することができる。

テル御等を例示できる。

【0046】本発明にかかる「ポリアルキレンオキサイ ド基を含有する高分子)は、(A) 単最体。(B) 単量 芽、及び(C) 単風体を含み、更に、(D) ポリアルキ にアニオン蒸及びカデオン薬の少なくとも主義を有する 単級体(以下 F(D) 単版体)とものう) そ含んで破る 単版体混合物を混合して得ることができる。

100471 このような(D) 異版体の1機である。ボ リアルキレンオキサイド器、炭素原子間二葉結合、及び アニオン落を有する単級体として、例えば、マレイン酸 モノメトキシボリエテレンオキサイドハーフエスデル及 びマレイン酸モノストキシボリプロピレンオキサイドハ ープエステル等のマレイン酸ポリアルキレンオキサイド 10 ハーフエステル額:及びイタコン酸モノメトキンボリエ チレンオキサイドハーフエステル及びイグコン機モノメ トキシボリプロピレンオキサイドハーフエステル等のイ タコン酸ポリアルキレンオキサイドハーフエステル顔を 例示できる。これらの(D)単級体は、単独で又は組み 合わせて使用できる。

【0.048】本発明にかかる「ポリアルキレンオキサイ ド基を含有する高分子: は、(A) 単版体、(B) 単版 体、及び(C)単版体を含み、必要であれば(D)単量 体を含み、要は(E) アニオン基、カチオン基、及び級 素原子閉二重結合を有する単級体(以下「(日)単盤 体」ともいう)を含んで成る単量体混合物を重合して得 ることができる。また。(E) 単層体は、(A) 単量体 及び(B) 単盤体の全部又は一部として用いることがで きる。このような(E)単量体として、いわゆるベタイ ンと称される化合物であって、炭素原子関二単総合を有 する化合物を用いることができる。

【0049】(E) 単風体として、例えば、N. Nージ メチルーNー(3-メタクリルアミド)プロピルグリシ ン ベタイン (CHi=C (CHi) CONH-CHiC NージメチルーNー (2ーメタクリロイルオキン) エチ ルグリシン ベタイン [CHz=C (CHi) COO~C $H_1 \cap H_2 - N \cap (C \cap H_3) : = C \cap H_2 + C \cap C \cap . N = .$ (3ースルホプロビル)ーNーメタクリルオキシエチル N、N・ジスチルアンモニウム ベタイン (OB) $C(CH) = COO - CH(CH_1 - N) + (CH_2) + CH$ 2 CH2 CH2 - 5 O2 1 、N- (3 - スルボブロビル) - NースタクリルアミドプロビルーN、Nージメチルア ンモニウム ベタイン [CHt=C (CHt) CONH-ちつごし、及び1- (3-スルホプロビル) -2-ビニ ARABIDA KAKA (CHE = CH - CEHEN) -CHICHICH: --SOr) 等のカチオン墓(例えば、 4級アンモニウム塩基もしくはピリジニウム塩蒸)。ア ニオン器(例えば、カルボン酸緊塞もしくはスルホン酸 塩藻〉、及び後素原子関ニ巣結合を有する化合物を例示 できる。これらの(区)単盤体は、単独で又は組み合わ せて使用できる。

【9050】 4発明に係る「ポリアルキレンオキサイド レンオキサイド基及び最素原子間二重結合を含有し、更 30 基を含有する高分子: は、(A) 単級体。(B) 単級

体、及び(C) 異像体を含み、変に必要に応じて(D) 製品体を含み、更にまた必要に応じて (E) 単量体を含 んでもよく、更に(F)その他の炭素原子関工電結合を 有する単層体(以下 I (P) 単級体(ともいう)を含ん で成る単層体配合物を重合して得ることができる。ここ で「「(ア) 単層体」とは、股票原子側二環結合を有する 単版体で、(A) 単版体、(B) 単版体、(C) 単版 体、(D) 単量体、及び(E) 単量体以外の単量体であ って、(A) 単版体、(B) 単版体、及び(C) 単版体 と共衆合(付加重合又はラジカル競合)可能な単級体で 10 あり、顔合反応や、ボリアルキレンオキサイド基を含有 する高分子の特性に悪影響を与えない単領体であれば、 特に限定されるものではない。

13

【0.051】 このような(8) 単級体として。例えば、 (F1) (メタ) アクリル微メチル、 (メタ) アクリル 微エチル。(メタ)アクリル微プロピル、(メタ)アク リル微プチル、(メタ)アクリル酸ペキシル、(メタ) アクリル微オクチル、(メタ)アクリル酸2…エチルへ キシル。(メタ)アクリル酸デシル、及び(メタ)アク りル機ドデシル等の(メタ)アクリル酸アルキルエステ 20 沙额:

(F2) (メタ) アクリル酸ヒドロキシエチル及び(メ タ)アクリル酸ヒドロキシブロビル等の(メタ)アクリ ル機ヒドロキシアルキルエステル類:

(P3) (スタ) アクリル酸アミド、(メタ) アクリル 微メチロールアミド等の(メタ)アクリル微アミド頼: (F4) (メタ)アクリル酸グリンジル等のエポキシ基 を有する(メタ)アクリル酸エステル額:

(P5) スチレン及びビニルトルエン等のスチレン及び スチレンの務署体額:

(F6) エチレン及びプロピレン等のアルケン類。並び にプタジエン及びイリプレン等のジエン類;

(ド7) 酢酸ビニル及びプロビオン酸ビニル等のカルボ ン酸ビニルエステル化合物類:

(28) 塩化ビニル及び塩化ビニレン等の塩素化ビニル 化合物類:並びに

(F9) アクリロニトリル等のシアノ基を含有しエチレ ン性二素結合を有する単単体質

夢を例示することができる。これらの(F)単量体は、 単数又は組み合わせて用いることができる。

【0052】「ボリアルキレンオキサイド基を含有する 高分子)を得るための単版体混合物に含まれる((A) |単版体、(B)| 単版体、必要に応じて追加される(D) 単盤体、並びに更に必要に応じて適加される(E)単量 体に含まれる)アニオン基の数とカチオン基の数の比 (アニオン基/カテオン基)は、30/70~9.9。5 /0.6が野まして、60/50~99.3/0.5が より好ましく、80/20~99/1が特に好ましい。 従って、(A) 単編体、(B) 単編体、必要に応じて過 加される(D) 準量体、並びに更に必要に応じて追加さ 50 $\sim 16 集業部含むのがより併まして、<math>0 \sim 19 業績部含$

13 れる(E)単葉体の製は、このようなアニオン基の数と カチオン基の数の比を満たすのが好ましい。更に、

(D) 異像体及び(E) 準機体を用いない場合。(A) 単級体及び(8)単版体の像が、このようなアニオン基 の数とカチオン基の数の比を満たすのが好ましい。湖、 通常、単級体积合物に含まれる上述のアニオン基の数と カチオン幕の歌の比(アニオン薬/カチオン薬)は、

「ポリアルキレンオキサイド基を含有する高分子」が有 するアニオン茶の数とカチオン茶の数の比(アニオン茶 /カチオン基)と実質的に同じである。

【0053】また、ポリアルキレンオキサイド基を含有 する高分子を得るための早級体型合物に含まれる

((A)單鐵体、(B)單嚴体、(C)單嚴体、必要に 応じて発知される(D) 単盤体、並びに更に必要に応じ て追加される(E) 単版体に含まれる) ポリアルキレン オキサイド基の数と、カチオン基及びアニオン基の数の 級和の比(ボリアルキレンオキサイド基の数/(カチオ ン基の数千アニオン基の数)」は、10/90~50/ 5.0が好ましく、1.5/8.5~4.5/5.5がより好まし $< \sqrt{20/80} \sim 40/60$ が特に好ましい。従って、

(A) 単版体、(B) 単版体、(C) 単版体。必要に応 じて追加される (D) 単版体、並びに更に必要に応じて 追加される(E) 単量体の量は、このようなポリアルキ レンオキサイド基の数と、カチオン基及びアニオン基の 数の総和の比を満たすのが好ましい。更に、(1) 単量 体及び(E)単版体を用いない場合、(A)単版体、

(B) 単量体、及び(C) 単量体の量が、このようなボ リアルキレンオキサイド基の数と、カチオン基及びアニ オン基の数の総和の比を満たすのが好ましい。尚、適 常、単量体報合物に含まれる上述のポリアルキレンオキ サイド基の数と、カチオン蒸及びアニオン基の数の総和 のは、(ポリアルキレンオキサイド基の数/(カチオン基 の数十アニオン基の数))は、「ポリアルキレンオキサ イド基を含有する部分子; か有するポリアルキレンオキ サイド茶の数と、カチオン茶及びアニオン茶の数の総和 の比(ボリアルキレンオキサイド幕の数/(カチオン幕 の数十アニオン基の数1)と実質的に同じである。

【0054】更にまた。ポリアルキレンオキサイド基を 食有する高分子を得るための単量体混合物(100重量 40 %) に、(C) 単量体は、50~95重量光含まれるの が好ましく。70~9を厳麗だ含まれるのがより好まし く、80~90重量を含まれるのが特に好ましい。

【00gs】更に、「ポリアルキレンオ中サイド基を含 有する高分子」を得るための単量体混合物は、上途の

(A) 畢業体、(B) 單級体、(C) 單級体,必要に応 して加えられる(ロ)単層体、並びに更に必要に応じて 知えられる(E) 単葉体の総和、知ち((A)+(B) + (C) + (D) + (E)) の100 魔縁部当たり、

(F) 単級体を、0~20放量部含むのが経ましく、0

... 8....

(3)

18

なのが特に好ましい。

【0056】「ポリアルキレンオキサイド基を含有する 高分子」は、上述の(A) 単版体、(B) 単版体、及び (C) 単版体を含んで成り、必要に応じて(D) 単版 体、更に必要に応じて(E) 単版体、銀びに更に必要に 応じて(P) 単版体を含んで成る単版体報合物を重合す ることによって製造することができ、本発明の無機物用 の分散網組成物を製造することができる。本発明の無機 物用の分散網組成物の製造は、これらの単版体混合物の 重合を重合開始層を用いて行うのが好ましい。重合は、 溶媒中において、溶液複合、乳化変合、及び懸濃重合等 の常義の方法を用いて行うことができる。

75

【0057】前、本発明の無機物用の分散溶組成物の製造において、単量体を整合させる順序は特に制限されるものではない。従って、全ての単量体の連合を、一度に行ってもよいし、予め加熱した一部の単量体に他の単量体を加えることによって、集合を行ってもよい。また、整合開始剤は、単量体もしくは単量体混合物と別に、加えるのが好ましい。

【0058】無合の反応温度、反応時間、溶媒、溶媒中の各々の単量体の濃度、重合開始期、連鎖移動剤、及び 乳化剤の種類及び濃度、並びに機排進度等の重合反応条 件は、目的とする無機物用の分散剤組成物の特性及び形 態等によって消棄者であれば容易に適宜選択できるもの である。

【9059】落塚中での難合は胸分式でも連続式でも行うことができ、溶線として、例えば、純水、蒸留水、及びイオン交換水等のいわゆる水、メチルアルコール、エチルアルコール、及びイソプロピルアルコール等の低級アルコール、ベンゼン、トルエン、及びキシレン等の芳奇族炭化水素、シクロヘキサン及びコーヘキサン等の脂肪族炭化水素、酢酸エチル等のエステル、アセトン及びメチルエチルケトン等のカルボニル化合物等を例示することができる。各々の単級体の溶媒への溶解性、得られるポリアルキレンオキサイド茶を含有する高分子の溶解性、この高分子を含んで成る無機物用の分散剤組成物の使用時の形態等を考慮すると、密媒として、特に、上記した水性溶媒が好ましい。

水塞が好ましい。「薫台の際に、亜硫酸水素ナトリウム及 びモール塩等の促進剤を置合開始剤と併用してもよい。 【0061】また「建鋼移動剤」とは、少量の電面によ って集合体の分子量の震節をすることができる化合物で あって、水性溶媒及び有機溶剤中において使用できるも のが好ましい。このような「準備移動剤」として、例え ば、メルカプトエタノール。チオグリセロール、チオグ リコール酸。デオグリコール酸オクチル、メルカプトプ コピオン酸メチル、及びnードデシルメルカブタン等を 例果することができる。特に、メルカプトエタノール、 チオグリセロール、及びテオグリコール機が好ましい。 【0062】更にまた「乳化剤」とは、水性溶媒と各単 最体とのエマルションを形成させるために使用する界面 活性剤であって、好ましくは混合反応に悪影響を与えな い界面活性剤であり、乳化剤としてスルホン酸基、スル ホネート基もしくは顕微エステル基を有する化合物及び それらの混合物よりからなる群から選ばれる混合物であ ってよく、更に、適常の基面括性期であってよい。この ような「界面錯性剤」として、例えば、石鹸、アルキル スルホン酸塩。及びボリオキシエチレンアルキル硫酸塩 等のアニオン系界面活性網額:並びにポリオキシアルキ ルアリールエーテル及びオキシエチレンオキシブロビレ ンプロックコポリマー等のノニオン系界固括性御経等を 例示することができる。特に、乳化剤として、重合性乳 化剤を使用するのが好ましい。

【0063】ここで「薫合性乳化剤」とは、葉合性の官 能器を有し、かつ水性密媒と単原体混合物のエマルショ ンを形成することができる乳化剤として機能し舞る化管 物をいう。意合性乳化剤として。例えば、スルホン酸 - 様、スルホネート基、硫酸エステル基又はエチレンオキ シ基を有するエチレン性不飽和単量体、及びそれらの混 合物よりからなる群から選ばれるエテレン性不能和単級 体が好ましい。さらに、上述の重合性乳化剤のスルホン 酸基又はスルオネート基は塩の形態であってもよく、ス ルボン酸蒸又はスルホネート蒸の対力チオンとして、ア ンモニウムイオン及びアルカリ金属イオンが好ましく。 特に、アンモニウムイオン、カリウムイオン及びナトリ ウムイオンが好ましい。このような集合性乳化剤を含ん で成るものとして、例えば、三芽化成(株)製のエレミ 40 ノールナSー2 (商品名)、三洋化成(株)製のエレミ ノールRS-30 (商品名)、第一工業製業(株)製の アクアロンドバー20(商品名)。及び第一工業製薬 (株) 製のアクアロンHS-10 (商品名) 等を例示で * 5.

ルオキンペンソエート等の過酸化物、並びに 2、2 --ア (0064)上述のようにして得られる「ボリアルキレ ゾピスイソブチロニトリル、2、2 --アゾピス (2 -- ンオキサイト基を含有する高分子)は、そのままでも本 アミシノブロバン)シヒドロクロリド、及び 2、2 --ア 節期の無機物用の分散剤組成物に使用できるが、必要に がピス (2、4 - ジメチル) バレロニトリル等のアゾ化 応じて、更にアルカリ性物質又は微性物質で中和した中 台物等を例示することができる。特に、過端酸アンモニ 和物を用いるのが好ましい、また、中和物と末中和物の ウム、過酸酸ナトリウム、過硫酸カリウム、及び過酸化 30 综合物を使用してもよい。中和物を用いる方が、取り級

い時の安全性を考慮すると好ましい。

【9065】ボリアルキレンオキサイド基を含有する高分子の中和は、常楽の方法で行うことができ、例えば、上述の意合反応の終了後に、反応脳合物を機算しなから窓温でか即しつつ、例えば、水物化ナトリウム、水酸化カリウム、アンモニア、もしくは水酸化カルシウム等のアルカリ性物質、又は塩酸、糖酸、糖酸、もしくはクエン被等の酸性物質の水溶液を加えることによって行うことができる。中和反応の終了は、反応部合物のp目が多~多になったことによって判断することができ、例えば、万能試験組及びp日メーター等を用いて好適に判断することができる。

【0066】更に、本発明においては、得られるポリア ルキレンオ中サイド基を含有する高分子又はその中和物 を集合反応の溶媒及び重合開始刑等から分離しないで、 反応後の形態そのままで、本発明の無機物用の分散剤組 成物に用いることができる。また、必要に応じて、無機 物の分散剤組成物の特性を調節するために、混合反応後 のポリアルキレンオキサイド基を含有する高分子又はそ の中和物を含むそのままの混合物に、公知の無機物用の 分散剤組成物の能和剤、例えば、従来の無機物用の分散 剤組成物、増粘剤等を適宜添加してもよい。特に、本発 明の無機物用の分散剤組成物として用いる場合、消泡剤、 空気違行剤、器間分散剤、防水剤、強度増進剤、硬化遅 延剤、及び液化促進剤等を適宜添加してもよい。

【0067】さらにまた、重合反応後のボリアルキレンオキサイド基を含有する高分子又はその中和物を重合反応溶媒及び重合網始網等から分離した後。適当な客様に溶解又は分散した後。適宜適当な公知の無機物用の分散網線成物の種々の添加測を加えて無機物用の分散剤組成物としてもよい。本発明においては、ボリアルキレンオキサイド基を含有する高分子又はその中和物の無機物に対する添加率は、溶解を含まない固形分で、0.01~5の重量米が好ましく、0.05~1重量米が特に好ましい。

【0068】本発明の、水性溶媒の存在下にて使用する、無機物用の分散剂組成物は、特に、二酸化チタン、 族酸カルシウム、及びクレー等の無機動料、並びに焼成 硫酸カルシウム及びセメント等の水便性材料に好適に用 40 いることができる。尚、本発明の無機物用の分散剤組成 物は、溶媒の存在下で製造されるため、それらが製造された時点では、密媒と揺合された形態となっており、この場合、分散剤組成物は好ましくは溶媒に実質的に溶解 した形態である。しかしながら、本発明の分散剤組成物は、その溶媒を選出な方法(例えば、蒸発等)を用いて 除去することによって得られる固体(例えば、粉末)又 は液体の形態であってもよい、更に、そのような固体又 は液体を、分散剤組成物を使用する水性溶媒又は他の水 性溶媒と混合、好ましくは溶解した形態としたものも本 50 発閉の分散剤組成物に含まれる。

[0069]

【実施例】以下、本発明を実施例及び比較例により具体 的かつ詳細に説明するが、これらの実施例は本発明の一 類様にすぎず、本発明はこれらの例によって何ら程定さ れるものではない。

3.8

[0.070] (1) 本発明の無機物用の分散剤組成物を 製造するために使用した(A) 単勝体~(C) 単縁体を 以下に定す。(A1)~(A4)は、(A)アニオン基 70 及び炭素原子関ニ素結合を有する単微体である:(A 1)は、アクリル機である:(A2)は、無本マレイン 酸である:(A3)は、pースチレンスルホン酸ナトリ ウム:(A4)は、モノ(2~(メククリロイルオキ シ)エチル)フォスフェート(mono{2~(methacryloylox y)ethyl]phosphate)[CH2=CH(CH1)COOC H1CH2OPO3H1)。

【9071】(81)~(84)は、(8)カチオン基及び厳楽原子附二億結合を有する単様体である:(81)は、2~(ジメチルアミノ)エチル メククリレー20~(2-はisethylaminolethyl methacrylate)[CHx=CH(CHx)COOCHxCHxN(CHx)x];(82)は、N、N、NートリメチルーNー(2ーメタクリルオキシエチル)アンモニウム クロライド(N.N.-trimethyl-N-(2-methacrylaxyethyllammonium chloride)[CHx=CH(CHx)COOCHxCHxN'(CHx)xCli]:(83)は、Nー(3ー(ジメチルアミノ)プロビル メタクリルアミド粉-[3-(dimethylaminolpropyl]methacrylamide)[CHx=CH(CHx)CONHCHxCHxCHxN(CHx) 2):(84)は、ジメチカンアリルアンモニウム クロライド[(CHx-CHCHxCHxCHxN(CHx)xCli]。

[0073] (1) 無機物用の分散剂組成物の製造 実施例1の分散剤組成物の製造

道流冷却器、オイルバス、幾拌機、2つの器下器斗及び 温度計を備えた31のセパラブルフラスコに、12gの 無水マレイン酸(A2)、13、6gの50電盤気の水 機化ナトリウム水溶液、及び320gの蒸留水をし込 み、ふたをして接种しながら加熱し、混合物を800に 保った。一方、70gの蒸留水に、20gのアクリル酸 (A1)、8gの2~(ジメチルアミノ)エチルメタク

リレート(81)、160gのモノストキシボリエテレ ンオキザイドモノメタクリレート (CH2=C (CHi) COO (CH: CH:O) & CH: (n = 30) } (C 3)、及び1、6gの2ーメルカプトエタノールを溶解 した水溶液、並びに200gの蒸盤水に2、4gの適硫 数ナトリウムを溶解した水溶液を準備し、囲者を同時。 に、上述の無水マレイン鉄(A2)を含む80℃に保っ た混合物に操作しながら篱下した。(A.1)、(B 1)、及び(C1)を含む水溶液は、3時間かけて滴下 し、適就酸ナトリウムの水溶液は3時間半かけて筒下し た。過職酸ナドリウムの水溶液の簡下後、更にも0℃で 1時間機律を続けて重合反応を完結させた。各単版体の 割合を重量部で表した記載した。

【0074】反応混合物を常温度で冷却後。pHメータ 一を用いてp日を観察しつつ、30m1の50重量器の 水酸化ナトリウム水溶液を加えて。pHを6~8に調節 して、目的とするポリアルキレンオキサイド基を有する 高分子(以下「篤合体」ともいう)の中和物を含んで成 る実施例1の無機物用の分散剤組成物を得た。この重合 ラー (株) 製のGMFWA (商品名)) を用いて調べた ところ。薫量平均分子量(ボリエチレンオキサイド機 算)は、41、も90であった。また、この実施例1の 無機物用の分散剤組成物中の圏形分機度は、25.9重 業%であった。

【0075】実施例2の分散剤組成物の製造 遺流冷却器、オイルバス、機件機、2つの簡下癬斗及び 温度計を備えた11のセパラブルプラスコに、4gの無 水マレイン酸 (A2), 4.5gの50薫嚴層の水酸化 ナトリウム水路極。及び320gの潴留水をし込み、ふー30-たをして機弾しながら加熱し、混合物を80℃に保っ た。一方、70gの蒸馏水に、15gのアクリル微(A 1)、8gのN、N、NートリメチルーNー(2ーメタ クリロキシエチル) アンモニウム クロライド [CH2 ≈CH (CH) COOCH(CH(N) (CH)) (C 11) (B2) = 172gのモノストキシボリエチレン オキサイドモノメタクリレート (CH2=C (CH2) C 00 (CHrCH:0) (CH: (n=23)] (C2). 及び3gの2ーメルカプトエタノールを溶解した水溶。 液。並びに200gの蒸留水に3.0gの過輸搬ナトリ ウムを警察した水溶液を準備し、顕著を開降に、上述の 継本でレイン機(A2)を含む80℃に保った混合物に 機搾しながら滴下した。(A1)、(B2)、及び(C 2)を含む水落被は、3時間かけて摘下し、過硫酸ナド リウムの水溶液は3時間半かけて瀉下した。以下、実施 例1に記載した方法と回様の方法を用いて、実施例2の 分散剤組成物を得た。実施例2の分散剤組成物の製造に 使用した各単版体の割合、分散剤組成物が含む顔合体の 中和物の分子量、及び分散例組成物中の間形分濃度は、 養主に赤した。

20

[0076] 実施例3の分散例組成物の製造 潜流冷却器、オイルバス、機排機。2つの護下部斗及び 磁度計を構えた11のセパラブルフラスコに、320g の療器水を加え、ふたをして機律しながら加熱して80 でに保った。一方、70gの慕智水に、16gのアクリ ル艦(A1)。 4. 4gのpースチレンスルホン酸ナト リウム (A3) 、8gのN、N、NートリメチルーNー (2~メタクリロキシエチル) アンモニウム クロライ ド(B2)、172gのモノストキシボリエチレンオキ 10 サイドモノメタクリレート(03)、及び3, 0gの2 ーメルカプトエタノールを密解した水溶液、並びに20 0gの蒸留水に3、0gの過硫酸ナトリウムを溶解した 本落波を準備し、両寄を開時に、上述のフラスコ内の8 びじに保った蒸留水に接押しながら適下した。 (A 1)、(A3)、(B2)。及び(C2)を含む水溶液 は、3時間かけて筒下し、過級酸ナトリウムの水溶液は 3時間半かけて満下した。以下、実施例1に記載した方 法と同様の方法を用いて、実施例3の分散剤組成物を得 た。実施例3の分散剤組成物の製造に使用した各単量体 体の中印物の薫量平均分子量を水系GPC(カラムは東 20 の割合、分散剤組成物が含む重合体の中和物の分子量、 及び分散器中の撮影分器度は、要1に示した。

> 【0.0 7.7】実施例4の分散附組成物の製造 実施例3の分散剤組成物の製造において、4.4gのp スチレンスルホン酸ナトリウム(A3)の代わりに、 4. りゅのモノ (2- (メダクリロイルオキン) エチ ル) フォスフェート (CHi=CH (CHi) COOCH 2 CH2 O P O 2 H2 (A 4) を用いた以外は、実施例3 の分散剤組成物の製造に記載した方法と同様の方法を用 いて実施例4の分散剤組成物を得た。実施例4の分散剤 製成物の製造に使用した各単量体の割合、分散和組成物 が含む重合体の中和物の分子量、及び分散剤組成物中の 関形分濃度は、表1に示した。

【0078】実施例5の分散制組成物の製造 実施例3の分散潮組成物の製造において、16gのアク リル酸(A1)の代わりに20gの(A1)を用い、p ースチレンスルホン酸ナトリウム(A3)を全く用いな かった以外は、実施例3の分散剤組成物の製造に記載し た方法と隣様の方法を用いて実施例5の分散期組成物を 得た。実施例5の分散部組成物の製造に使用した各単級 40 体の割合、分散部組成物が含む複合体の中和物の分子 職、及び分散剤組成物中の顕形分濃度は、表上に示し 200

【0079】実施網6の分散剤組成物の製造 実施病3の分散剤能成物の製造において、16gのアク リル酸(A1)及び4.4gのnースチレンスルホン酸 ナトリウム (A3) の代わりに 2-0 gの (A1) を用 お、172gのモノメトキシボリエチレンオキサイドモ ノメタクリレート (C2) の代わりに160gの (C 2) 及び12gのポリエテレンオキサイドモノアリルエ 30 -FN (CH: CHCH:O (CH: CH:O) »H (n

=16)] (C3) を用いた以外は、実施例3の分散剤 組成物の製造に記載した方法と同様の方法を用いて実施 例6の分散問組成物を得た。実施例6の分散附組成物の 製造に使用した各単級体の割合、分散剤組成物が含む重 含体の中和勢の分子量、及び分散和組成物中の個形分級 接付、後1世界した。

【0080】実施例7の分散剤組成物の製造 実施例3の分散発制成物の製造において、15gのアク りル酸(A1) 及び4, 4gのガースチレンスルホン酸 N, N, Nートリメチル・Nー (2-メククリロキシエ チル) アンモニウム クロライド(B2) の代わりに8 夏のNー (3 ー (ジスチルアミノ) プロビル スタクリ NYRE [CH2=CH (CH2) CONHCH2CH2C HeN (CHi) [2] (B3) を用いた以外は、実施例3 の分散知組成物の製造に記載した力法と同様の方法を用 いて実施例での分散剤組成物を得た。実施例での分散剤 銀成物の製造に使用した各単量体の割合、分散解組成物* *が含む集合体の中和物の分子量、及び分散網絡成物中の 関ル分譲度は、表目に示した。

22.

【0081】実施例をの分散所組成物の製造 突縮例1の分散剤組成物の製造において、8gの2ー

(ジメチルアミノ) エチルメタクリレート(8-1)の代 わりに12、3gのジスチルジアリルアンモニウムーケ 0948 (CH2=CHCH2) (N* (CH2) (C 11] (B4) を用い、160gのモノメトキシポリエ チレンオキサイドモノメタクリレート(01)の代わり ナトリウムの代わりに20gの(A1)を組む、8gの 70 に160gのモノメトキシボリエチレンオキサイドモノ スタクリレート (C.2) を用いた原外は、実施側1つ分 散剤組織物の製造に記載した方法と同様の方法を用いて 実施例8の分散剤組成物を得た。実施例8の分散剤組成 物の製造に使用した各単量体の割合、分散剤組成物が含 む悪合体の中和物の分子量、及び分散剤組成物中の適形

[0082]

分濃度は、表1に示した。

(※1)

		2	<u>.</u>	<u></u>	5	<u> </u>		<u> </u>			
滋薬体~											
(A) (A))	10	8	8	<u> </u>	10	10	10	10			
(42)		2				<u> </u>	ļ	<u> </u>			
(A3)			2					<u> </u>			
(A4)		<u>.</u>		2		<u></u>		<u> </u>			
<u>(8)</u> (8)		<u> </u>				<u></u>		<u> </u>			
(82)			1	4	8	1 4		<u> </u>			
(83)							4	<u> </u>			
(B4)		<u> </u>	<u></u>			<u></u>		4			
(C) (C1)	80										
(C2)		86	86	86	86	80	86	80			
(03)											
分子做节	41000	22000	28000	43000	20000	25000	81000	EXXXXO			
#(E-6)	25.9	27.7	36.2	28.0	25.8	27.0	28.9	26.3			

a) 単位は重量部である。b) 重合体の中和物の重量平 均分予量である。

c) 濃度は、分散剤組度物中の関形分の重量器である。 【0083】比較例1の分散剤組成物の製造

裏施例3の分散預組成物の製造において、16gのアク りル盤(A 1)及び4、 4 gのカースチレンスルホン酸 ナトリウム(A3)の代わりに28gの(A1)を用 い、8gのN、N、XートリメチルーNー(2ーメタク) ザロキシエチル) アンモニウム クロライド(32) 及

ヌタクリレート (C2) の代わりに172gのモスメト キシボリエチレンオキサイドモノメタクリレート(C 1) を用いた以外は、実施例3の分散剤組成物の製造に 記載した方法と開催の方法を用いて比較例1の分散細維 成物を得た。比較例1の分散剂組成物の製造に使用した 各単量体の割合、分散剤組成物が含む重合体の中和物の 分子量、及び分散到組成物中の選形分額度は、表えて示

【0084】比較例2の分散剤組成物の製造

び172gのモノメトキンポリエチレンオキサイドモノ 30 実施網3の分散溯組成物の製造において、16gのアク

心治。

りル級 (A1) 及び4、4gのカーステレンスルホン酸ナトリウム (A3) を全く用いないで、8gのN、N、N・トリメチル・N・(2ーメタクリロキシエチル) アンモニウム クロライド (B2) の代わりに28gの2ー(ジメチルアミノ) エチル メタクリレート (B1) を無いた以外は、実施網3の分散剤組成物の製造に配敵した方法と同様の方法を用いて比較個2の分散剤組成物を得た。比較例2の分散剤組成物の製造に使用した各単量体の割合、分散剤組成物か合む混合体の中和物の分子量、及び分散剤組成物中の固形分散度は、表2に所した。

【0085】比較例3の分散剤組成物の製造 実施例3の分散剤組成物の製造において、16gのアク りル酸(A1)及び4、4gのpースチレンスルホン酸 ナトリウム(A3)を全く用いないで、8gのN、N、 N・トリメチル・N・(2-メタクリロキシエチル)ア ンモニウム クロライド(B2)の代わりに28gの (B2)を用い、172gのモノメトキシポリエチレン オキサイドモノメタクリレート(C2)の代わりに16 0gの(C2)を用いた以外は、実施例3の分散剤組成 物の製造に配載した力法と同様の方法を用いて比較例3 の分散剤組成物を得た。比較例3の分散剤組成物の製造 に使用した各単量体の割合、分散剤組成物中の中和物の個形 分換度は、表2に示した。

[0088]

(88)

	XXXX							
	ì	2	s	3				
基础体 学								
(4) (4))	1/4							
(22			<u></u>					
(A3)		<u></u>						
(AJ)			<u> </u>					
(b) (B1)		14						
0 29			20					
(83)								
(854)								
(C) (C))	86							
(C2)		86	80					
(03)								
\$57 8 5	13000	27000	31000	2600				
8877 *	28,8	25.4	28.6					

24 (a) 単位は蒸業部である。 b) 無合体の中和物の意義平 均分子級である。

c) 議疾は、分散剤組成物中の間形分の重量化である。

比較例4の分数剤組成物として、重量平均分子量が2600のボリアクリル酸ナトリウム塩(アルコ(ALC

- 〇) 社製のALCOSPERSE149 (商品名)) を そのまま使用した。比較例4の分散部組成物の園形分業 度は、表2に示した。
- 10 【6088】(3)分散対組成物の、無機物の分散性の 評価

分散網維成物として実施例4及び比較例4の分数硝組成 物を用いた。無機物として以下のものを使用した:

- 1. 二酸化チタン (ルチル型) (関東化学製) ;
- 2、業質炭酸カルシウム(竹原化学工業製)。
- 3. カオリンクレー (主風カオリン製) 引

【0087】比較例40分散剂級成物

- 4. ਿ 糖成硫酸カルシウム (和光純薬製):
- セメント(普通ポルトランドセメント) (三菱マテリアル製)。

【0089】上述の5種類の紛体を、各々り、4gづつ 取り、各々に実施例4又は比較例4の分散剤組成物を認 形分の風がり、2gとなるように添加した。更にいずれ にも、金織が20mlとなるように蒸留水を加えて、分 散牲評価用部合物を作製した。よく機搾した後、20m 土のメスシリンダーに、この評価用混合物を移した。こ の評価用混合物を静蔵すると、懸霧した無機物が沈降し た場合、評価用混合物は、無機物が懸濁した下層と、無 機物が沈降して懸濁を認めなくなった上層みの上層に分 難する。この下層と上層の間の境界線は、無機物の沈降 30 が進行するにつれて、評価用混合物の上から下へ、移動 するので、この境界線の位置をメスシリンダーの目盛り そ、目復で観察することによって、混合物中の無機物の 沈降を測定した。沈降の早いものほど、分散性は悪いか ら、読み取られたメスシリンダーの目盛りの数字が大き いほど(20に近いほど)、無機物の分散性は良好とい える。結果は、表まに示した。

(0090) (表3)

40

25 	minnen		mannana			26 				
	<u></u>	8.8921								
		0.28		3	24	3.6				
三部化チタン・										
W Mich	20.0	9.5	0.8							
实施例 4	20.0	20.0	20.0.	20.0	19.5	39.5				
北黎图 4	20.0	19.5	19.8	39.8	16.0	11.6				
政務がルジウムバ					ļ					
W Mile	20.0	19.5	18.5	3.8						
実施網 4	20.0	20.0	18.0	12.0	1					
比較例 4	20.0	20.0	1.8.8	0.8						
الإفسال وقر والهوائي										
無難地	20.0	10.5	4.0	0.5						
XXXX 4	20.0	16.0	8.6	5.0						
ROOL	20.0	18.5	7.6	80						
施成破骸カルシウム*^			*********							
舞蹈等	200	0.5	0.5	0.6						
実施例 4	20.0	14.0	8.5	6.0						
建整例 4	20.0	0.6	0.5	G.5						
物を大学を										
继続加	20.0	0.8	0.8	0.6						
美物例 4	20,0	11.0	7.8	2.5						
K-80/814	20,0	10.6	4.5	0.8						

- a) 無添加は添加剤組成物を全く添加していない場合、 実施例4は実施例4の分散剤組成物を添加した場合、比 較例4は比較例4の分散剤組成物を添加した場合であ る、無添加、実施例4、及び比較例4の各々の単位はm 1である。
- b) 経過時期の単位は、時間(hr)である。
- 【9991】実施例4の分散剤組成物を添加することで、無機物は減やかに水中に分散したので、実施例4の分散剤組成物の分散性は緩れている。更に、比較例4の分散剤組成物を添加した場合は、いずれの無機物においても、実施例4の分散剤組成物を添加した場合と比較して、無機物が早く沈降している。従って、実施例4の分散剤組成物の分散安定性が優れていることが理解される

【0092】(4) 分放用級成物のセメント分散別としての終価

実施例1の分散預組成物のセメント分散剤としての評価 (イ)セメントモルクルの作製

本発明の分散剤組成物を、セメント分数剤として評価するために、セメントモルタルをJIS R 5201紀 級の方法と関係にして作扱した、即ち、4、8g及び 5.8gの実施例1の分散剤組成物を各々300gの水 に混合した後、あらかじめ600gの市販の普通ボルト ランドセメントと1800gの由砂(比量2、62、集 粒率2、60)を認識した混合物に添加して、モルタル ミキサーを使用して1分類低速機拌後、2分間高速機拌 してセメントモルタルを綢然した。このときの分散剤組 成物の調形分の添加率(分散剤組成物の関形分/セメント×100)は、各々0、20重量%及び0、25重量 %であった。

【0093】(ロ)セメントの分散性の評価

40 作製したセメントモルタルについて、J18 R 62 01に記載の方法と阿様にしてフロー試験を行うことで、実施例1の分散剤組成物についてセメントの分散性を評価した。即ち、器練されたセメントモルタルを水平なフローサーブルの上で、フローコーン(上端内径7cm、下端内径10cm、高さ6cm)につめた後、フローコーンを引き上げて、セメントモルタルの広がりを測定した。但し、フローコーンを引き被いた級のフローテーブルの落下は行わず、そのままの状態でモルタルの広がりを測定した。このセメントモルタルの広がりぞフロー値といい、フロー値が大きいほど分散性は良好であ

る。評価結果は、表4に記載した。

【0994】 (ハ) セメントの硬化時間の評価 更に、実施例1の分散剤組成物をセメントに添加するこ とによるセメントの硬化時間を評価した。即ち、分骸性 の評価と開級の方法を用いて顕製したセメントモルタル 充断熱容器に入れて、セメントモルタルの発熱の経時変 化を測定し、発熱ビークのビークトップを生ずるまでに 要する時間(以下「セメントの硬化時間」という。単位 は時間(トド)である。)を得た。実施例1の分散例紙 成物の添加率がり、20歳量気の場合は、7、7時間で 10 は、煮4~6に記載した。 あった。セメントの硬化時間は短い方が、分散剤組成物 の極限がセメントモルタルの硬化に与える影響が少ない。

27

*ことを意味するので、好ましい。評価結果は、表々に記

【0095】実施例2~5及び比較例1~3の分散例紙 成物のセメント分散割としての評価実施例2~3及び比 較例1~3の分散剤組成物を、各々の重合体の中和物の 源加率がり、2022第22270、252228となるよう に用いた以外は、実施例1に記載の方法と同様の方法を 用いて、実施例2~8及び比較例1~3の分散剤組成物 の分散性及びセメントの硬化時間を評価した。評価結果

[0098]

(#4)

	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	*86									
	1		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2		3		્ર				
186 Mar + 1	0.20	0.28	0.20	0,26	0.20	0.25	0.20	0.25			
<b>公徽</b> (6)	169	215	178	225	178	254	1.87	284			
<b>孫在時間</b> 平	7.7	8.1	8.0	8.7	7.5	8.2	8.6	9,0			

(a) 分散剤組成物の翻形分の添加率であって、(分散剤 20※は、時間(トr)である。 組成物の総形分/セメント×100)で祈される薫版な である。

[表卷]

[0097]

b) フロー値であって、単位はmmである。c)単位 ※

		莱森终									
	5		8		7		ઇ				
Minus ()	0.20	0.26	0.20	0.25	0.20	0.25	0,20	0.25			
分款性**	177	260	168	83.4	3.79	223	1.689	280			
<b>美化种物</b> *	7.9	8.3	8.3	9.0	7.6	8.8	8,1	8.9			

a) 分散剤組成物の器形分の添加率であって、(分散剤 級成物の簡形分/セスント×100)で示される異量形

★は、時間(hf)である。

100981 [後8]

b) フロー値であって、単位はmmである。c) 単位 💉

		比較的								
ales o		1			3					
	0.20	0.20	0.20	0.25	0.20	0.25				
32 <b>32</b> (32 3 3	IIS	188	113	140	100	135				
進化時期 1	9.5	10.0	9.1	10.4	18.9	12.4				

- a) 分散剤組成物の間形分の添加率であって。(分散剤 組成物の顕形分/セメント×100)で示される重異系 C353.
- b) フロー線であって、単位はminである。c) 単位 は、時間(b))である。

[0099] 実施例1~8は、いずれもポリアルキレン オキサイド基、アニオン基、及びカチオン基を同時に有 する高分子を含んで成る分散剤組成物である。一方、比

有するが、アニオン基及びカチオン基けいずれか1種の みを有する高分子を含んで成る分散関級成物である。こ れらの結果から、比較例の分散消組成物は、いずれも分 数性及びセメントの硬化時期のいずれかについて劣って かることが理解される。

[0100]

【発明の効果】本発明の、水性溶線の存在下にて使用す る、無機物用の分散剤組成物は、ポリアルキレンオキサ 数例1~3は、いずれもポリアルキレンオキサイド基金 30 イド基金含有する高分子を含んで成り、ポリアルキレン

特赛2001-220196 30

デーマコード (参考)

29

オキサイド纂が、式(1) >  $-(R^1-G)_0-R^2$  (1)

「倒し式(1)において、Riは、エチレン基又はプロビレン基、Riは、水素又は製機基を有してもよい炭素 原子数1~20のアルキル基、内は、1~300の整 数。」で示され、ポリアルキレンオキサイド基を含有する る高分子が、アニオン基及びカチオン基を含有するので、無機物の水への分散性及び分散安定性の少なくとも 1つを向上することができる。

【0161】更に、ボリアルキレンオキサイド基を含有 70 する高分子のアニオレ薬が、カルボキシル基、スルホン酸薬, リン酸薬素の少なくとも1種であるから、無機物の水への分酸性がより改善される。また、ボリアルキレンオキサイド基を含有する高分子のカチオン基が、アミノ基及びアンモニウム薬薬の少なくとも1種であるから、無機物の水への分散性がより改善される。更にまた、ボリアルキレンオキサイド基を含有する高分子のアニオン基の数とカチオン薬の数の比(アニオン薬の数/カチオン

第の数)が、30/70~99/5/9、5であるから、無機物の水への分散安定性がより必要される。

【0102】ボリアルキレンオキサイド基を含有する高分子が、(A)アニオン基及び旋器原子機二量結合を有する単線体、(B)カチオン基及び旋器原子機二量結合を有する単線体、並びに(C)ボリアルキレンオキサイド基及び旋塞原子側二重結合を有する単線体であって、ボリアルキレンオキサイド基が式(I):

 $-(R^{1}-0) *-R^{2}$  (1)

「但し式(1)において、R¹は、エチレン蒸又はプロピレン基、R⁴は、水素又は微線基を有してもよい凝楽原子数1~20のアルキル基、nは、1~3000額数。〕で示される単晶体を含んで成る単晶体混合物を重合して得られるから、無機物の水への分散安定性がより改善される。

【0103】本発明の分散例組成物を用いることで、特に、無機顕料及び水硬性材料の水に対する分散性及び分散安定性が改善される。

#### プロントページの続き

C08G 65/04

CORL 71/82

2/ C 0 4 B 193:40

FI

BOIF 17/82

C08G \$5/84

COSL 71/02

C 0 4/8 193:40

ドターム(参考) 40077 A864 AC65 SA63 SA07 SA13

BA14 BA15 DC02Y DC08Z

DC12Y DC19Y DC26Y DC42Y

OCS9Y DC67Y DD13Y DD18Y

COBSY COSSY DECSY CERTY

DED&Y DE10Y DE17Y DE22Y

DEZSY DESZY

4J002 BE041 8G071 BH021 CH021

DE137 DE237 06057 0J037

ENOSE ENOSE ENISE EVESE

EN046 FD017 FD311 F0216

CHOI GIGO HAST

4,005 AA11 8002 8004 8005 8006 8007